

EV GROUP UNLOCKS AGILE AND EFFICIENT PRODUCTION SCALING WITH NEXT-GENERATION STEP-AND-REPEAT NANOIMPRINT LITHOGRAPHY SYSTEM – June 9, 2021

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today announced the EVG®770 NT—its next-generation step-and-repeat nanoimprint lithography (NIL) system. The EVG770 NT enables precise replication of micro- and nano-patterns for large-area master stamp fabrication used in high-volume manufacturing of augmented reality (AR) waveguides, wafer-level optics (WLO) and advanced lab-on-a-chip devices.

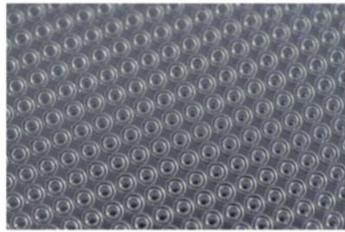
The screenshot shows the homepage of the China Science Network (科学中国) website. At the top, there is a navigation bar with links to various categories such as '今日要闻' (Top News), '深度报道' (In-depth Reporting), '科学' (Science), '专题策划' (Special Coverage), '高端访谈' (High-end Interviews), '科学创新' (Scientific Innovation), '生命医学' (Life Sciences), '科学环保' (Science and Environment), '科学人' (Scientists), '科学协会' (Scientific Associations), '科技园区' (Science Parks), '科学视界' (Science Vision), '科学图书馆' (Science Library), '科学医疗' (Science Medicine), '科学专利' (Science Patents), '绿色能源' (Green Energy), '科学公益' (Science Charity), '科技生活' (Technology Life), '高校科技' (University Science), '工程材料' (Engineering Materials), '智慧创新' (Smart Innovation), '科学百科' (Science Encyclopedia), '运动科学' (Sports Science), '水科学' (Water Science), '环境科学' (Environmental Science), '自然科学' (Natural Sciences), '科学院士' (Science Academicians), '科学技术' (Science and Technology), '科学活动' (Science Activities), and '创新创业' (Innovation and Entrepreneurship). Below the navigation bar, there is a banner with the text '众志成城抗疫情' (United to Fight COVID-19) and a logo for '科学中国' (science.china.com.cn). The main content area features a large headline '智造升级锋行世界' (Upgrade Manufacturing, Conquer the World) and a sub-headline 'EV集团(EVG)通过下一代分步重' (EV Group (EVG) achieves next-generation step-and-repeat). The article summary discusses the EVG 770 NT system's ability to handle large-area master stamp fabrication for AR waveguides, WLO, and lab-on-a-chip devices. The author is listed as '东网' (East Network) and the source as '科学中国' (science.china.com.cn). The date of publication is '2021-06-10 07:55:00'.



EVG770 NT分步重夏光刻纳米压印系统

分步重复NIL的优势

晶圆级光学元件(NLO)是推动NIL技术的主要市场之一。从改造手机摄像头的自动对焦功能,到用于提升智能手机安全性的面部识别,再到用于增强现实和虚拟现实(VR)耳机的图像模组与成像技术,UV-LCoS为移动消费电子产品开启了多种全新应用。分步重复NIL采用从电子束或其他技术写入的单片晶圆母版,在基板上进行多次复制,制造出全面积母版和模板,从而实现NLO生产以及用于微流控器件中使用的小型结构的高成本效益。由此产生的分步重复母版,可用于生产后热晶圆版和面板级制造的工作模版。



用于晶圆级光学器件的300毫米分步重复母版

NIL能够在更大的基板上复制更大的模版,因此能够同时生产更多器件,扩展单个小型器件的生产规模,且无需拼接。金刚石钻削、激光直写和电子束直写等传统母版制作工艺产量低,安装成本高,因此很难适用于大型基板。与这些技术相比,NIL具有明显的产量和成本优势。采用分步重复工艺,既能使用最佳性能的晶片,还能有效地将这些优质图形引入生产线。

EV集团(EVG)技术总监Thomas Glensmer博士表示:“EVG十年磨一剑,不断开发和完善分步重复母版拼版技术,旨在使更广泛的市场和应用领域得益于NIL的制造优势。在EVG不懈努力下,EV9370 NT应运而生,实现了自由曲面微光学器件或高保真纳米图形与高经济效益大规模生产的无缝连接。利用突破性的分步重复解决方案,客户能够自由创建自己的母版,在内部完成整个NIL工艺流程,从而提高灵活性,加快生产周期速度。对于希望探索将NIL用于新产品或小生产需求的客户,EVG在NILPhotronics响应中心内提供分步重复母版服务,该中心是我们面向客户和合作伙伴的开放式创新孵化器,可创造创新光子器件和应用程序的上市时间。”

性能与规模的突破

EV9370 NT拥有多种有助于工艺开发和生产效率提升的特性,包括:

将最大80毫米 x 80毫米的单模头/晶圆模板无针角复制到最大300毫米晶圆基板和第二代面板(370x470毫米)上

250纳米以下分辨率和50纳米以下分辨率

支持工作模版批量生产,避免麻烦昂贵的原始模版

采用高剂量新型曝光设计,显著缩短曝光时间

为检验显微镜和实时过程摄像机提供输入信息,对工艺成果进行移动验证和监视

非接触式空气轴承,最大程度地减少颗粒污染

配备自动基板装机和模版更换单元,以及可容纳五部模版的存储缓冲区

压印和剥离力原位控制和表征

软件可以升级为EVG最新计算机集成制造(CIM)框架平台,能够在EVG大批量生产流程设备上使用

产品上市信息

EV9370 NT已交付给部分客户,目前EVG正在接收新订单。EVG在位于总部的NILPhotronics能力中心提供设备演示和分步重复母版拼版服务。

EVG参加SPIE数字光学技术会议

EVG将在6月21-25日在举行的SPIE数字光学技术会议上发表一篇特邀论文,介绍NIL在制造高折射率波导方面的优势。

关于 EV集团 (EVG)

EV集团(EVG)是为半导体、机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商,其主要产品包括:晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻胶压印(NIL)与测量设备,以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年,能够为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

